

平成30年度大分県LSI クラスタ形成推進会議総会/フォーラム

プ ロ グ ラ ム

日時 平成30年8月3日(金) 14:00~19:00

場所 レンブラントホテル大分 2階 二豊の間

(交流会 地下1階 ジャルディーノ フォンターナ)

【総会/フォーラム】

1 開 会 14:00

2 主催者あいさつ

大 分 県 知 事
大分県LSI クラスタ形成推進会議 会長

広 瀬 勝 貞
森 重 哉

3 来賓紹介及びあいさつ

九州経済産業局 局長
九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会 会長

4 「おおいたLSI クラスタ」事業報告 14:20~15:00

平成29年度活動報告
平成30年度事業計画及び進捗状況
大分県LSI クラスタ形成推進会議 企画委員長
大分県LSI クラスタ形成推進会議 専門部会長

5 基調講演 15:00~16:00

「グローバルトレンドとイメージセンサ技術の可能性」

講師 ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)
センシングソリューション事業部 事業部長

吉原 賢 氏

<休 憩>

16:00~16:10

6 特別講演 16:10~17:10

「グローバル人材とは何か、どうやって育てるのか」

講師 立命館アジア太平洋大学 学長

出口 治明 氏

7 閉 会 17:10

【交 流 会】 17:20~19:00